



# INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

<http://www.ite.waw.pl>



**INNOWACYJNA  
GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



DKZ/26/2009

Warszawa, dnia 19.05.2009 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia do osadzania warstw dielektrycznych metodą sputteringu.**

W związku z pytaniem:

*Czy to oznacza, że dostarczony system będzie musiał mieć wbudowaną możliwość wytwarzania pokryć AR i HR dla szczególnych (specyficznych) diod laserowych, czy też wystarczy, że system będzie wytwarzał warstwy o odpowiedniej jakości a projektowanie i struktura pokryć AR, HR będzie ustalana i planowana przez klienta?*

uprzejmie informujemy, że:

Zamawiający będzie ustalał i projektował odpowiednie dobrej jakości warstwy oraz pokrycia antyrefleksyjne i wysokoodbiciowe dla różnych typów laserów półprzewodnikowych. Zamawiający będzie wykonywał procesy zarówno przy użyciu specjalnego uchwyty o wysokości do 1 cm (uchwyt dostarczy Zamawiający), jak również na podłożach o różnych kształtach i rozmiarach od 5mmx5mm do 2''.

Zastępca Dyrektora

Mgr inż. Zbigniew Pozański

Dyrektor tel. (0-22) 548 77 00; 843 30 93  
Z-ca Dyrektora tel. (0-22) 548 78 00  
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych tel. (0-22) 548 77 60  
Z-ca Dyrektora ds. Oddziału w Piasecznie tel. (0-22) 716 59 90  
Z-ca Dyrektora ds. Oddziału w Krakowie tel. (0-12) 656 51 83  
Główny Księgowy tel. (0-22) 548 79 00

ISO 9001



Fax: (0-22) 847 06 31  
NIP: 525-000-91-11

Konto bankowe:  
BRE Bank S.A., II Oddział Korporacyjny w Warszawie  
47 1140 1977 0000 5580 4500 1001